

(11)Publication number:

09-235449

(43) Date of publication of application: 09.09.1997

(51)Int.CI.

CO8L 63/00 CO8G 59/24 C08K 3/00 C08K 5/521 H01L 23/29 H01L 23/31

(21)Application number: 08-344716

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

25.12.1996

(72)Inventor: SHIMIZU TAKESHI

TOKUNAGA ATSUTO TANAKA MASAYUKI

(30)Priority

Priority number: 07343947

Priority date: 28.12.1995

Priority country: JP

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an epoxy resin composition improved in flame retardancy, hightemperature reliability, soldering-heat resistance, package filling properties and reliability of humidity resistance by mixing an epoxy resin with a curing agent, a specified amount of an inorganic filler and a phosphoric ester compound.

SOLUTION: This composition is prepared by melt-mixing 0.05-15wt.% epoxy resin (A) essentially consisting of a biphenyl type epoxy component having a structure represented by formula I (wherein R1 to R8 are each H, a 1-4 C alkyl or a halogen) with a curing agent (B) which cures component A, is represented by formula II (wherein m is 0 or greater; X is an aromatic group; Y is a monovalent or bivalent aromatic group having a phenol group) and is used in such an amount that the chemical equivalent ratio of the curing functional groups of component B to the epoxy groups of component A is 0.5-1.5, 85-98wt.%, based on the resin composition.

Y-CH~X-CH-{Y-CH-X-CH}Y

Ш

П

inorganic filler (C) (e.g. amorphous silica), 0.01-10wt.% (in terms of the phosphorus atoms), based on the components except component C, phosphoric ester compound (C) having a structure represented by formula III (wherein X is an at least monovalent aromatic group) in the molecule and an ion-trapping agent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.08.2002

* NOTICES *



Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The epoxy resin constituent whose content of a minerals bulking agent (C) an epoxy resin (A), a curing agent (B), a minerals bulking agent (C), and a phosphoric ester compound (D) are contained, and is 80 % of the weight or more to a constituent.

[Claim 2] The epoxy resin constituent according to claim 1 whose rate of an epoxy resin (A) in an epoxy resin constituent is the amount from which the amount from which the chemical equivalent ratio of the hardenability functional group of the 0.05 - (B) component is set to 0.5 - 1.5, and the Lynn atom of a phosphoric ester compound (D) which it has comparatively become 0.01 - 10% of the weight of a component except a minerals bulking agent. [of 15 % of the weight and a curing agent (B)] [comparatively as opposed to the epoxy group of the (A) component] [Claim 3] The epoxy resin constituent according to claim 1 or 2 whose Lynn atom of a phosphoric ester compound is a pentavalent thing.

[Claim 4] claims 1-3 whose phosphoric ester compounds are what has an aromatic series radical — an epoxy resin constituent given in either.

[Claim 5] claims 1-4 whose phosphoric ester compounds (D) are what has the structure of the following chemical formula (I) in a molecule -- an epoxy resin constituent given in either. [Formula 1]

$$X - O - A - O - X \qquad (1)$$

(Among Formula I, even if X is the same, it may differ, and it means the aromatic series radical more than univalent.)

[Claim 6] claims 1-5 which are those in which an epoxy resin constituent contains an ion scavenger -- an epoxy resin constituent given in either.

[Claim 7] The epoxy resin constituent according to claim 6 whose ion scavenger is a hydrotalcite system compound.

[Claim 8] claims 1-7 to which an epoxy resin (A) uses as an indispensable component the biphenyl mold epoxy component which has the structure of the following chemical formula (II) -- an epoxy resin constituent given in either.

[Formula 2]

(However, R1 -R8 in a formula shows the alkyl group or halogen atom of a hydrogen atom and carbon numbers 1-4)

[Claim 9] claims 1-8 which as an indispensable component the phonic compound (VI) a curing agent is indicated to be to a bottom type -- an epoxy resin constituent given in either. [Formula 3]

(The univalent or divalent aromatic series radical which may differ even if m of zero or more integers and X is the same in Formula III, may differ even if a divalent aromatic series radical and Y are the same, and has a phenolic group.)

[Claim 10] claims 1-9 whose 50% of the weight or more of a phosphoric ester compound is furthermore a with a molecular weight of 300 or more thing — an epoxy resin constituent given in either.

[Claim 11] claims 1-10 to which the content of a minerals bulking agent (C) is characterized by being 85 - 98% of the weight of a resin constituent -- an epoxy resin constituent given in either. [Claim 12] claims 1-11 whose oxygen indices of the constituent after hardening are 42% or more -- an epoxy resin constituent given in either.

[Claim 13] claims 1-12 which are the objects for the semi-conductor closures -- one of epoxy resin constituents.

[Claim 14] The semiconductor device to which the closure of the semiconductor device was carried out with the epoxy resin constituent according to claim 13.

[Claim 15] The manufacture approach of the epoxy resin constituent characterized by carrying out melting mixing of an epoxy resin (A), a curing agent (B), a minerals bulking agent (C), and the phosphoric ester compound (D). (However, the loadings of a minerals bulking agent (C) are 80 % of the weight or more to a constituent)

[Claim 16] The manufacture approach of the epoxy resin constituent characterized by carrying out melting mixing of an epoxy resin (A), a curing agent (B), a minerals bulking agent (C), a phosphoric ester compound (D), and the ion scavenger. (However, the loadings of a minerals bulking agent (C) are 80 % of the weight or more to a constituent)

[Claim 17] The manufacture approach of an epoxy resin constituent according to claim 16 that an ion scavenger is a hydrotalcite system compound.

[Translation done.]

٠,.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)



(11)特許出願公開番号

特開平9-235449

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
CO8L 63/00	NHQ		CO8L 63/0	0	NHQ		
CO8G 59/24			CO8G 59/2	4			
CO8K 3/00	NKT		C08K 3/0	0	NKT		
5/521	NLB		5/5	21	NLB		
H01L 23/29			H01L 23/30	0		R	
		審査請求	未請求 請求	対項の数17	OL	(全13頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-344716		(71)出願人	00000315	9		
				東レ株式	会社		
(22)出願日	平成8年(1996)12月	∄ 25 日		東京都中	央区日:	本橋室町2	丁目2番1号
			(72)発明者	清水 健			
(31)優先権主張番号	特願平7-343947			愛知県名	古屋市	港区大江町 9	9番地の1 東
(32)優先日	平7(1995)12月28日	3		レ株式会	社名古	屋事業場内	
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	徳永 淳	人		
				愛知県名	古屋市	港区大江町 9	9番地の1 東
				レ株式会	社名古	屋事業場内	
			(72)発明者	田中 正章	幸		
				愛知県名	古屋市港	巷区大江町 9	9番地の1 東
			,	レ株式会	社名古	屋事業場内	

(54) 【発明の名称】エポキシ樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】ハロゲン系難燃剤、アンチモン系難燃剤を必ず しも使用することなく、難燃性、成形性、信頼性および 半田耐熱性に優れた半導体封止用エポキシ樹脂組成物を 提供すること。

【解決手段】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)を含有し、無機質充填剤(C)の含有量が組成物に対して80重量%以上であるエポキシ樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項·1】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)およびリン酸エステル化合物(D)を含有し、無機質充填剤(C)の含有量が組成物に対して80重量%以上であるエポキシ樹脂組成物。

【請求項2】エポキシ樹脂組成物中の、エポキシ樹脂 (A)の割合が0.05~15重量%、硬化剤(B)の割合が、(A)成分のエポキシ基に対する(B)成分の硬化性官能基の化学当量比が0.5~1.5となる量、リン酸エステル化合物(D)の割合が、それが有するり 10ン原子が、無機質充填剤を除く成分の0.01~10重量%となる量である請求項1記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項3】リン酸エステル化合物のリン原子が5価の ものである請求項1または2記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項4】リン酸エステル化合物が、芳香族基を有するものである請求項 $1\sim3$ いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項5】リン酸エステル化合物(D)が下記化学式 20

(I) の構造を分子中に有するものである請求項 $1\sim4$ いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【化1】

$$\begin{array}{c}
x \\
0 \\
0 \\
0
\end{array} (1)$$

10 (式 I 中、 X は同一でも異なっていてもよく、 1 価以上の芳香族基を意味する。)

【請求項 6 】 エポキシ樹脂組成物がイオン捕捉剤を含有するものである請求項 $1\sim 5$ いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項7】イオン捕捉剤がハイドロタルサイト系化合物である請求項6記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項8】エポキシ樹脂(A)が下記化学式(II)の 構造を有するピフェニル型エポキシ成分を必須成分とす る請求項1~7いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【化2】

(ただし、式中のR1 ~ R8 は、水素原子、炭素数1~4のアルキル基またはハロゲン原子を示す)

【請求項9】硬化剤が下式に示されるフェノール化合物

ポキシ樹脂組成物。

(式]]] だおいてmは0以上の整数、Xは同一でも異なっていてもよく、2価の芳香族基、Yは同一でも異なっていてもよく、フェノール基を有する1価または2価の芳香族基。

【請求項10】さらにリン酸エステル化合物の50重量%以上が分子量300以上のものである請求項 $1\sim9$ いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項11】無機質充填剤(C)の含有量が、樹脂組成物の85~98重量%であることを特徴とする請求項1~10いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項12】硬化後の組成物の酸素指数が42%以上である請求項1~11いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項13】半導体封止用である請求項 $1\sim12$ いずれかのエポキシ樹脂組成物。

【請求項14】請求項13に記載のエポキシ樹脂組成物で、半導体素子が封止された半導体装置。

【請求項15】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)を溶融 混合することを特徴とするエポキシ樹脂組成物の製造方 50

法。 (ただし無機質充填剤 (C) の配合量が組成物に対して80重量%以上である)

(VI)を必須成分とする請求項1~8いずれかに記載のエ

【請求項16】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)およびイオン捕捉剤を溶融混合することを特徴とするエポキシ樹脂組成物の製造方法。(ただし無機質充填剤(C)の配合量が組成物に対して80重量%以上である)

【請求項17】イオン捕捉剤がハイドロタルサイト系化 合物である請求項16記載のエポキシ樹脂組成物の製造 40 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、難燃性、高温信頼性および半田耐熱性に優れるエポキシ樹脂組成物、詳しくは半導体封止用エポキシ樹脂組成物および半導体装置に関するものである。

【0002】半導体装置などの電子回路部分の封止方法 としては、経済性、生産性、物性のバランスの点からエ ポキシ樹脂、硬化剤、無機質充填剤からなる封止用樹脂 を用いた封止方法が中心になっている。近年の半導体装 置の薄型・高密度化により、半導体装置に対する半田耐 熱性・高温信頼性・耐湿信頼性などの要求は高まってお り、それに従って封止用樹脂への要求もより高まってい る。

【0003】これら半導体装置などの電子部品には安全 性確保のために、UL規格により難燃性の付与が義務づ けられている。このため、これまで封止用樹脂には、難 燃剤として臭素化エポキシ樹脂などのハロゲン化物系難 燃剤が、また難燃助剤として三酸化アンチモンなどのア ンチモン化合物が添加されていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】近年、環境問題に対す る意識が高まってきており、半導体封止用樹脂に難燃剤 として使用される種々の化合物に対しても課題が指摘さ れている。

【0005】一方、ハロゲン化物難燃剤が配合されたエ ポキシ樹脂組成物で封止された半導体装置を髙温環境に おいた場合に、半導体装置の信頼性が低下するという問 題があった。

【0006】またアンチモン化合物を含有させた場合、 樹脂の廃棄物の処理の手間が憂慮されている。

【0007】さらに半導体装置の半田耐熱性および高温 信頼性、また半導体素子を封止する際のパッケージ充填 性に対して、さらなる改良が要望されていた。

【0008】本発明は、従来の難燃剤であるハロゲン化 物系難燃剤、アンチモン化合物を必ずしも使用しなくと も難燃性、高温信頼性、半田耐熱性、パッケージ充填性 に代表される成形性に優れたエポキシ樹脂組成物の提供 を課題とするものであり、さらに耐湿信頼性が要求され る場合には、その特性を向上させるエポキシ樹脂組成物 の提供を課題ともするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、

エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充 填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)を含有し、無 機質充填剤(C)の含有量が組成物に対して80重量% 以上であるエポキシ樹脂組成物、(2) エポキシ樹脂組 成物中の、エポキシ樹脂(A)の割合が0.05~15 重量%、硬化剤(B)の割合が、(A)成分のエポキシ 基に対する(B)成分の硬化性官能基の化学当量比が 0. 5~1. 5となる量、リン酸エステル化合物 (D) の割合が、それが有するリン原子が、無機質充填剤を除 く成分の0.01~10重量%となる量である前記

(1) 記載のエポキシ樹脂組成物、(3) リン酸エステ 10 ル化合物のリン原子が5価のものである前記(1)また は(2)記載のエポキシ樹脂組成物、(4)リン酸エス テル化合物が、芳香族基を有するものである前記(1) (3) いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物、(5) リン酸エステル化合物(D)が下記化学式(I)の構造 を分子中に有するものである請求項1~4いずれかに記 載のエポキシ樹脂組成物、

【化4】

20

$$X - O - \begin{cases} X \\ O - X \end{cases}$$
 (1)

(式中、Xは同一でも異なっていてもよく、1 価以上の 芳香族基を意味する。)

- (6) エポキシ樹脂組成物がイオン捕捉剤を含有するも のである前記(1)~(5)いずれかに記載のエポキシ 樹脂組成物、(7)イオン捕捉剤がハイドロタルサイト 系化合物である前記(6)記載のエポキシ樹脂組成物、
- (8) エポキシ樹脂(A)が下記化学式(II)の構造 を有するピフェニル型エポキシ成分を必須成分とする前 記(1)~(7)いずれかに記載のエポキシ樹脂組成

[0010] 【化5】

(ただし、式中のRI ~ R8 は、水素原子、炭素数1~ 4のアルキル基またはハロゲン原子を示す)

(9) 硬化剤が下式に示されるフェノール化合物(VI)を 必須成分とする前記(1)~(8)いずれかに記載のエ ポキシ樹脂組成物。

[0011]

【化6】

$$A - CH^{-}X - CH^{-}(A - CH^{-}X - CH^{-})^{-}A \qquad ... (A1)$$

(式VI においてmは0以上の整数、Xは同一でも異な っていてもよい2価の芳香族基、Yは同一でも異なって いてもよく、フェノール基を有する1価または2価の芳 香族基)、(10)リン酸エステル化合物の50重量% 50 8重量%であることを特徴とする前記(1)~(10)

以上が分子量300以上のものである前記(1)~ (9) いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物、(11) 無機質充填剤(C)の含有量が、樹脂組成物の85~9

いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【0012】(12) 硬化後の組成物の酸素指数が42%以上である前記(1)~(11) いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物、(13) 半導体封止用である前記(1)~(12) いずれかのエポキシ樹脂組成物、(14) 前記(13) に記載のエポキシ樹脂組成物で、半導体素子が封止された半導体装置、および製造方法の発明として、(15) エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)を溶融混合することを特徴とするエポキシ樹脂組成物の製造 10方法(ただし無機質充填剤(C)の配合量が組成物に対して80重量%以上である)、(16) エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)、リン酸エ

(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D) およびイオン捕捉剤を溶融混合することを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物の製造方法。(ただし無機質充填剤(C)の配合量が組成物に対して80重量%以上である)(17)イオン捕捉剤がハイドロタルサイト系化合物である前記(16)の半導体封止用エポキシ樹脂組成物の製造方法、からなる。

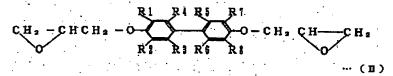
[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の構成を詳述する。 本発明において「重量」とは「質量」を意味する。

【0014】本発明におけるエポキシ樹脂(A)は分子内にエポキシ基を複数個もつものならば特に限定されず、これらの具体例としては、例えばクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ピフェニル型エポキシ樹脂、ピスフェノールA型エポキシ樹脂、ピスフェノールF型エポキシ樹脂、解状脂肪族エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、複素環式エポキシ樹脂、スピロ環含有エポキシ樹脂およびハロゲン化エポキシ樹脂などが挙げられる。

【0015】これらのエポキシ樹脂(A)のなかで特に本発明において好ましく使用されるものは、ハンダ耐熱性が優れるという点で、下記一般式(II)で表される骨格を有するピフェニル型エポキシ樹脂を必須成分として含有するものである。

[0016] [化7]



(ただし、式中のR1 \sim R8 は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基またはハロゲン原子を示す)。

【0017】そして、エポキシ樹脂(A)は、上記化学式(I)で表される骨格を有するピフェニル型エポキシ樹脂を50重量%以上、特に70重量%以上含有することが好まじい。

【0018】上記式(I)で表されるエポキシ樹脂骨格 の好ましい具体例としては、4、4~-ビス(2、3-エポキシプロポキシ) ビフェニル、4,4 - ビス (2, 3-エポキシプロポキシ) -3, 3´, 5, 5´ テトラメチルピフェニル、4,4~-ビス(2,3-エ ポキシプロポキシ) -3,3´,5,5´-テトラメチ ルー2ークロロビフェニル、4,4~ービス(2,3-エポキシプロポキシ)-3,3´,5,5´-テトラメ チルー2ープロモビフェニル、4,4´ービス(2,3) -エポキシプロポキシ)-3,3¹,5,5¹-テトラ エチルビフェニル、4,4 - ビス(2,3-エポキシ プロポキシ) - 3, 3 ´, 5, 5 ´ - テトラブチルビフ エニル、4,4 ーピス(2,3-エポキシプロポキ シ) ビフェニル、および4,4 - ビス(2,3-エポ キシプロポキシ)-3,3´,5,5´-テトラメチル ビフェニルなどが挙げられ、それぞれ単独でも、または

混合系で用いる場合でも十分に効果を発揮する。また上

記エポキシ樹脂においては、そのエポキシ基の開環による重合体も範囲に含まれる。

【0019】本発明において、エポキシ樹脂(A)の配合量は、成形性および接着性の観点から、エポキシ樹脂組成物において、通常0.05~15重量%、さらに好ましくは2~15重量%、またさらに好ましくは2~9重量%である。少ないと成形性や接着性が不十分になったり、多いと硬化物の線膨張係数が大きくなり、硬化物の低応力化が困難となる傾向がある。

【0020】本発明における硬化剤(B)は、エポキシ 樹脂(A)と反応して硬化させるものであれば特に限定されない。通常はフェノール性水酸基を有する化合物、酸無水物を有する化合物、アミン類が使用され、フェノール性水酸基を有する化合物が好ましい。このような化合物、すなわちフェノール性水酸基を2個以上分子内に有する化合物の具体例としては、たとえばフェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、下記式(V))で示されるフェノールpーキシリレンコポリマー

(いわゆるフェノールアラルキル樹脂)、ピスフェノールAやレゾルシンなどから合成される各種ノボラック樹脂、トリス(ヒドロキシフェニル)メタン、ジヒドロピフェニルなどの多種多価フェノール化合物、ポリビニルフェノールが例示される。

【化8】

$$Y - C H_{\leftarrow} X - C H_{\leftarrow} \left(Y - C H_{\leftarrow} X - C H_{\frac{1}{2}} \right) \qquad \cdots \quad (VI)$$

(式VIにおいてmは0以上の整数、Xは同一でも異なっていてもよい2価の芳香族基、Yは同一でも異なっていても良く、フェノール基を有する1価または2価の芳香族基。)

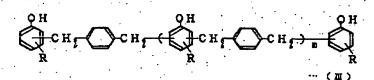
【0021】また酸無水物を有する化合物としては、無水マレイン酸、無水フタル酸、無水ピロメリット酸などが例示される。またアミン類としてはメタフェニレンジアミン、ジ(アミノフェニル)メタン(通称ジアミノジフェニルメタン)、ジアミノジフェニルスルホンなどの芳香族アミンなどが例示される。半導体封止用としては10耐熱性、耐湿性および保存性の点から、フェノール系硬

化剤が好ましく用いられ、用途によっては2種類以上の 硬化剤を併用してもよい。

【0022】またフェノール系硬化剤としては、得られる半導体装置の吸水性が低く半田耐熱性が優れるという点で、下記式(111)で表される構造を有するフェノールアラルキル樹脂を含有するものであることが好ましく、その配合量としては硬化剤の50%以上であることが好ましい。

[0023]

(化9)



【0024】(式中のRは同一でも異なっていてもよく、水素原子または有機基を表す。特に水素原子または 20メチル基が好ましい。mは0以上の整数である。)上記構造式でmが3以下の構造を90重量%以下もつものがさらに好ましい。

【0025】本発明において、硬化剤(B)の配合量は、樹脂組成物全体に対して通常 $0.5\sim20$ 重量%、好ましくは $1\sim10$ 重量%、さらに好ましくは $1\sim9$ 重量%である。さらには、エポキシ樹脂(A)と硬化剤

(B) の配合比は、機械的性質および耐湿信頼性の点から (A) のエポキシ基に対する (B) の硬化性の官能基の化学当量比が $0.5\sim1.5$ 、特に $0.8\sim1.2$ の 30 範囲にあることが好ましい。

【0026】また本発明においてエポキシ樹脂(A)と 硬化剤(B)の硬化反応を促進するために硬化触媒を用 いてもよい。硬化触媒は硬化反応を促進するものならば 特に限定されず、例えば、2-メチルイミダゾール、 2, 4-ジメチルイミダゾール、2-エチル-4-メチ ルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、2-フェ ニルー4ーメチルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミ ダゾールなどのイミダゾール化合物、トリエチルアミ ン、ベンジルジメチルアミン、α-メチルベンジルジメ 40 チルアミン、2-(ジメチルアミノメチル)フェノー ル、2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェ ノール、1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデ センー7などの三級アミン化合物、ジルコニウムテトラ メトキシド、ジルコニウムテトラプロポキシド、テトラ キス(アセチルアセト)ジルコニウム、トリ(アセチル アセト)アルミニウムなどの有機金属化合物およびトリ フェニルホスフィン、トリメチルホスフィン、トリエチ ルホスフィン、トリプチルホスフィン、トリ(p-メチ ルフェニル) ホスフィン、トリ (ノニルフェニル) ホス 50 フィンなどの有機ホスフィン化合物があげられる。なかでも耐湿性の点から、有機ホスフィン化合物が好ましく用いられる。これらの硬化触媒は、用途によっては2種類以上を併用してもよく、その添加量は、エポキシ樹脂(A)100重量部に対して0.1~10重量部の範囲が好ましい。

【0027】本発明における無機質充填剤(C)としては、非晶性シリカ、結晶性シリカ、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、アルミナ、マグネシア、クレー、タルク、ケイ酸カルシウム、酸化チタン、酸化アンチモン、アスベスト、ガラス繊維などがあげられるが、なかでも非晶性シリカは線膨張係数を低下させる効果が大きく、低応力化に有効なため好ましく用いられる。非晶性シリカは任意の製造方法で製造することができる。たとえば結晶性シリカを溶融する方法、各種原料から合成する方法などがあげられる。

【0028】本発明における非晶性シリカの形状および 粒径は特に限定されないが、平均粒径3μm以上40μ m以下の球状粒子を無機質充填剤中に60重量%以上、 さらに好ましくは90重量%以上含有することが流動性 の点から好ましい。

【0029】ここでいう平均粒子径は累積重量50%になる粒径(メジアン径)を意味する。本発明において無機質充填剤の(C)の割合は難燃性、成形性および低応力性の点から樹脂組成物全体の、好ましくは80~98 重量%、さらに好ましくは85~98重量%である。

【0030】本発明の(D)成分であるリン酸エステル化合物とは、化学構造で「P-O-R」(Rは有機基)の結合を有する化合物を言い、通常はリン原子が3価のものまたは5価のものが使用される。3価のものとしては、ホスファイト化合物、ホスホナイト化合物、ホスフィナイト化合物がある。一方5価のリン原子を有するも

のとしては、ホスフェート化合物、ホスホネート化合物、ホスフィネート化合物がある。そのうちで5価のリン原子を有するリン酸エステル化合物が保存安定性および難燃性の観点から好ましく使用される。

【0031】さらに、これらのリン酸エステル化合物のうちエステルを形成する有機基として芳香族基を有するものであることが難燃性、耐湿信頼性および半田耐熱性の観点から好ましい。

【0032】このようなリン酸エステル化合物としては、トリフェニルホスフェート、レゾルシノールビス(ジフェノル)ホスフェート、2ーエチルヘキシルジフェニルホスフェート、および後に説明する化合物が例示される。

【0033】さらに、分子中に下式(I)で表される骨

格を含有するものであることが好ましい。 【化10】

$$x - 0 - \begin{cases} x \\ 0 \\ 0 - x \end{cases}$$
 (1)

(式中、Xは同一でも異なっていてもよく、1価以上の10 芳香族基を意味する。)

さらに具体的には下式 (IV) 及び(V) で示される化合物 が示される。

[0034]

(上記式において、Rは同一または相異なる水素原子または炭素数 $1\sim5$ のアルキル基をあらわす。Arは同一または相異なる芳香族基、Yは直接結合、アルキレン基、フェニレン基、-S-、-SO2-、または-CO-を表す。Arは同一または相異なるフェニル基または有機基で置換されたフェニル基を意味する。k、mはそれぞれ0以上2以下の整数であり、k+mは0以上2以下の整数である。nは0以上の整数である。)なかでも1Vの構造を有するものが好ましく使用される。

【0035】本発明におけるリン酸エステル化合物は化 40 学構造の異なるものや、分子量の異なるものの混合物であってもよい。リン酸エステル化合物の添加量は、難燃性、半田耐熱性および耐湿信頼性の観点から、エポキシ樹脂組成物中における無機充填剤を除く成分に対して、リン酸エステル化合物のリン原子の量が、下の量として好ましくは0.01重量%、さらに0.1重量%、上の量として10重量%さらに5重量%の順に好ましい。

【0036】またリン酸エステル化合物の分子量としては、300以上、さらに500以上のものを、リン酸エステル中に50重量%以上もつものであることが、耐湿 50

性、半田耐熱性の観点から好ましい。また本発明の組成物では、組成物中に3価のリン原子を有するリン酸エステルを配合して、組成物中での酸化によって5価のリン原子を有するリン酸エステルとしたものでも同様の効果が得られる。リン酸エステル化合物は、エステル結合が加水分解し、さらに他のリン原子と結合し、P-O-P結合をもつもの、すなわち縮合物であってもよい。

【0037】半導体装置が、より高い耐湿安定性を要求される場合には、本発明の樹脂組成物にイオン捕捉剤が配合されるのが好ましい。イオン捕捉剤とはイオンを捕捉する機能を有するものであり、そのようなものとしてはイオン交換体、ハイドロタルサイト系化合物が例示される。

【0038】イオン交換体とは、イオンの交換を行う機能を有する物質を意味し、例えばイオンを有する溶液が接触すると、物質中のイオンが溶液中に出る一方、溶液のイオンが物質の中に取り込まれる機能を有するものをいう。

【0039】ハイドロタルサイト系化合物とは、一般的には下記式(VII)で示される不定比化合物複合金属化

[0040]

11

合物、およびその焼成により水およびAⁿ 基が一部また

は全部脱離した化合物を言う。

【化12】

 $[M^{2+}_{1-\alpha} M^{3+}_{\alpha} (OH),]^{\alpha+} [A^{n-}_{\alpha/n} \cdot mH, O]^{\alpha-}$ (VII)

ここでM¹ は金属の2価の正イオンを意味し、マグネシ ウム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅の2価の 正イオンが例示される。

【0041】またM3+は金属の3価の正イオンを意味 し、アルミ、鉄、クロム、コバルト、インジウムの3価 の正イオンが例示される。

【0042】またA"ない価の負イオンを意味し、OH $^{-}$, B $^{-}$, F $^{-}$, C $^{-}$, NO, $^{-}$, CO, 2 , $SO4^{-}$, Fe (CN), $^{3-}$, CHCOO, C, H (OH) COO、酒石酸イオン、シュウ酸イオン、 サリチル酸イオンなどが例示される。

【0043】 αは、イオン捕捉性を有する化学構造とす るために、通常は0を超え0.33以下である。mは0 以上の数を示す。

【0044】通常M³+としてマグネシウムイオン、M³+ としてアルミニウムイオン、A[®] としてCO₃ * のもの が使用できる。

【0045】ハイドロタルサイト系化合物の好ましい具 体例としては、(VII) 式で表されるものとして、Mg $4.6 \text{ Al}_{2} \text{ (OH)}_{13} \text{ CO}_{3} \cdot 3.5 \text{ H}_{2} \text{ O}_{3} \text{ Mg}_{4.6}$ Al, (OH) 13 CO3 、 Mg6 Al1.6 (OH) 13 C $O_3 \cdot 3.5 H_2 O_3 Mg_6 Al_{1.6} (OH)_{13} C$ O_3 , Mg_6 Al_1 (OH) $_{16}$ CO_3 · $4H_2$ O, Mg。Al, (OH), CO, 、また(VI)式で表されるもの から水および負イオンが脱離したものとしてMgo.ss A 10.36 O1.176 , Mg0.7 Alo.3 O1.16, Mg0.76 A lo., 5 Oí., 、Mgo., Alo., Oi., などが挙げ られる。水および負イオンが脱離したハイドロタルサイ ト系化合物は、(VII)で表されるハイドロタルサイト 系化合物を、400~900℃、好ましくは500~7 00℃で焼成処理することにより得ることができる。

【0046】本発明において、ハイドロタルサイト系化 合物を配合する場合、その添加量は組成物全体の0.0 1~5重量%、好ましくは0.02~3重量%、特に好 ましくは0.03~1重量%である。少ないと添加によ る効果がなく、多いと半田耐熱性が低下する傾向があ

【0047】また、本発明のエポキシ樹脂組成物には、 シランカップリング剤が配合されるのが好ましい。シラ ンカップリング剤としては、アルコキシ基、ハロゲン原 子、アミノ基などの加水分解性基および有機基がケイ素 原子に直結したもの、ならびにその部分加水分解縮合物 が一般的に用いられる。加水分解性の基としてはアルコ キシ基、なかでも、メトキシ基、エトキシ基が好ましく 用いられる。有機基としては、炭化水素基や窒素原子、 酸素原子、ハロゲン原子、硫黄原子などによって置換さ 50 ℃のミキシングロールを用いて5分間加熱混練した後、

れた炭化水素基が使用することができる。特にアミノ基 を有する有機基を有するシランカップリング剤、エポキ シ基を有する有機基を有するシランカップリングが好ま しく用いられ、さらに2級アミノ基を有するシランカッ プリング剤が好ましい。

10 【0048】本発明のエポキシ樹脂組成物には、上記し たもの以外に、カーボンブラック、酸化鉄などの着色 剤、シリコーンゴム、オレフィン系共重合体、変性ニト リルゴム、変性ポリブタジエンゴム、変性シリコーンオ イルなどのエラストマー、ポリエチレンなどの熱可塑性 樹脂、長鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸の金属塩、長鎖脂肪酸の エステル、長鎖脂肪酸のアミド、パラフィンワックスな どの離型剤および有機過酸化物などの架橋剤を任意に添 加することができる。

【0049】本発明においては、ハロゲン化エポキシ樹 20 脂などのハロゲン化合物などの難燃剤、三酸化アンチモ ンなどの各種難燃助剤も配合できるが、半導体装置とし ての信頼性を低下させる傾向があることから、ハロゲン 原子およびアンチモン原子それぞれが、樹脂組成物に対 して0.2重量%以下、0.1重量%以下、さらに0. 01重量%以下、さらには実質的に配合されていないこ とが好ましい。

【0050】また本発明のエポキシ樹脂組成物において はエポキシ樹脂の硬化後の状態での酸素指数が42%以 上であることが、難燃性、高温信頼性、成形性の観点か ら好ましい。

【0051】本発明のエポキシ樹脂組成物は、上記の原 料を混合した後、溶融混練することが好ましく、たとえ ばバンバリーミキサー、ニーダー、ロール、単軸もしく は二軸の押出機およびコニーダーなどの公知の混練方法 を用いて溶融混練することにより製造される。溶融温度 としては60~130℃の範囲が好ましい。さらに、本 発明のエポキシ樹脂組成物によって半導体素子を封止し 半導体装置となる。

【0052】ここで半導体装置とは、トランジスタやダ 40 イオード、抵抗、コンデンサーなどを半導体素子や基板 の上に集積し配線して作った電子回路(集積回路)のこ とを指し、広くは本発明のエポキシ樹脂組成物により封 止した電子部品を指す。

[0053]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す る。なお、実施例中の%は重量部を示す。

【0054】実施例 比較例

表1に示した成分を、表2に示した組成比でミキサーに よりドライブレンドした。これを、ロール表面温度90

13 冷却・粉砕して半導体封止用エポキシ樹脂組成物を製造

【0055】この樹脂組成物を用い、低圧トランスファ 一成形法により175℃、キュアータイム2分間の条件 で成形し、さらに180℃,5時間の条件でポストキュ アーして下記の物性測定法により各樹脂組成物の物性を 評価した。

【0056】半田耐熱性:表面にA1配線を蒸着した模 擬半導体を搭載した、チップサイズ12×12mmの1 60pinQFP(クアッドフラットパッケージ)を2 10 酸素指数(%) = [酸素] / ([酸素] + [窒素]) 0個成形し、85℃/85%RTで所定時間加湿後、最 高温度245℃のIRリフロー炉で加熱処理し、外部ク ラックの発生数を調べた。

【0057】吸水率:半田耐熱性試験に用いるのと同じ 160pinQFPを85℃/85%RTで所定時間加 湿後、樹脂組成物の吸水率を測定した。

【0058】高温信頼性:模擬半導体素子を搭載した1

14

6 pinDIP (デュアルインラインパッケージ) を用 い、200℃での髙温信頼性を評価し累積故障率63% になる時間を求め高温特性寿命とした。

【0059】 難燃性試験:5"×1/2"×1/16" の燃焼試験片を上記と同様に成形・ポストキュアーし、 UL94規格に従い難燃性を評価した。

【0060】酸素指数:5"×1/2"×1/8"の試 験片を成形・ポストキュアーし、JIS K7201に 従い燃焼限界点における各ガスの体積濃度を求めた。

【0061】PKG充填性(パッケージ充填性):半田 耐熱試験に用いる160pinQFPを成形後に目視お よび顕微鏡を用いて観察し、未充填・ボイドの有無を調

【0062】結果を表3に示す。

[0063]

【表1】

表 1

特開平9-235449 16

名称		内容	添加量 (重量部)
エポキシ 樹脂	I	エポキシ当量200のオルソクレソール ノポラック樹脂	*
	II	4, 4' - ビス (2,3-エポキシプロポキシ) - 3, 3', 5, 5' -テトラメチルピフェニル	*
硬化剤	I	木酸基当量107のフェノールノポラック樹脂	*
	11	下記式Bで表わされるフェノール化合物	*
無機質充填	剤	平均粒子径10μmの非晶性シリカ	*
難燃剤	I	下記式Aであらわされるリン酸エステル化合物	*
·	11	下記式Bであらわされるリン酸エステル化合物	*
	III	下記式Cであらわされるリン酸エステル化合物	*
	IV	下記式Dであらわされるリン酸エステル化合物	*
	v	トリフェニルホスフェート	*
	AI	エポキシ当量400 、臭素含有量50重量% ビスフェノールA型樹脂	*
賴燃助剤		三酸化アンチモン	*
硬化促進剤		トリフェニルホスフィン	0.1
シランカップ リンタ・剤		II-フェニルアミノプロピルトリメトキシシラン	1. 0
着色剤		カーポンプラック	0.2
離型剤		ガルナパワックス	0. ′3
^イドトタルサイト化合物		協和化学工業製 DHT4H	*

【化13】

<u>.</u>....

1=1.2

(C)
$$CH_3 \longrightarrow CH_3 \longrightarrow CH_$$

(式(E) においてRはメチル基、nは0.8) 【0064】 【表2】

40

19 表 2



	1	トシ樹	硬化		充填剂	華	燃剂	1	n1}' 09#
	脂基力	北部)	松 加 (重量		然加量(重量部)	粗類	添加 量(重	助剤 添加量 (量	∮() 系化合物
	I	II	I	11			- H)	量部)	(重量部)
実施例1	0.0	7. 9	0.0	7.0	80.0	ī	3.5	0	0
実施例 2	0.0	6.0	0.0	4.9	85. 0	I	2.5	0	0
実施例3	2. 6	2. 6	0.0	4. 7	87. 0	I	1.5	0	0
実施例 4	0.0	6. 1	1.9	1.9	87. 0	I	1.5	. 0	0
実施例 5	0. 0	5. 5	0.0	4. 4	87. 0	I	1.5	0	0
実施例 6	0. 0	5. 0	0.0	4.0	89. 0	I	0.4	0	0
実施例?	0.0	5. 5	0.0	4.4	87. 0	1	1. 5	0	0
实施例 8	0. 0	5. 5	0.0	4.4	87. 0	11	1. 5	0	0
実施例9	0.0	5. 5	0.0	4.4	87. 0	111	1. 5	. 0	0
実施例10	0.0	5. 5	0. 0	4.4	87. 0	ΙY	1. 5	0	0
実施例11	0.0	5. 5	0.0	4.4	87. 0	I	1.5	0	0.1
実施例12	0.0	4. 3	0.0	3.8	90.0	I	0.3	0	0
実施例13	0.0	Б. Б	0.0	4. 4	87. 0	٧	1.5	0	0
比較例1	0.0	9. 0	0.0	7. Đ	78.0	I	3. ₅ .	0	0
比較例 2	0.0	6. 3	0.0	5. 1	87. 0	-	_	0	0
比較例3	0.0	6. 8	0.0	5.6	85. 0	AI	0.5	0. 5	0
比較例 4	0.0	6. 3	0.0	5.1	87. 0	_	_	0	0.1

[0065]

【表3】

表 3.

	酸素 指数 (X)	難 燃 性 (UL94)	高温 信頼性 (h)	P K G 充填性	計 触 性 _.	吸水率 (%)
実施例1	4 5	v0	400	良好	0/20	0.28
実施例2	4 4	V - 0	500	貝好	0/20	0. 21
実施例3	4 7	V - 0	>500	良好	0/20	0.19
実施例4	4.8	V - 0	>500	良好	0/20	0.19
夹施例5	5 0	v – 0	>500	良好	0/20	0.15
実施例6	5 2	v - 0	>500	良好	0/20	0.13
実施例7	50	v - 0	>500	良好	0/20	0.15
実施例8	5 0	V - 0	>500	良好	0/20	0.15
実施例 9	5 0	V - 0	>500	良好	0/20	0.15
実施例10	4 9	v - 0	>500	良好	0/20	0.17
実施例11	5 0	v - 0	>500	良好	0/20	0.16
実施例12	5.5	v – o	>500	良好	0/20	0.12
実施例13	5 0	V - 0	400	良好	5/20	0.16
比較例1	4 1	V - 1	200	良好	10/20	0.31
比較例2	4 0	V — OUT	400	ボイド	0/20	0.13
比較例3	49	v – o	130	ポイド	2/20	0.25
比較例4	3 9	v — out	400	ポイド	0/20	0.13

【0066】表3に見られるように、本発明のエポキシ 40 樹脂組成物は、難燃性、半田耐熱性、高温信頼性、パッ ケージ充填性に優れている。

【0067】さらに上記の組成物の一部を選び、耐湿信頼性試験(PCBT特性寿命測定)を行った。その測定方法は、模擬素子を搭載した16pin , DIP (デュアルインラインパッケージ)を用い、140℃、85%RH、DC20V印加下での断線の有無を評価し、累積故障(断線)率が63%になる時間を求めるものである。【0068】結果を表4に示す。

[0069]

【表 4】

表 4

	PCBT特性寿命 (h)
実施例5	8 0
突施例11	250
比較例 2	1 0 0
比較例 4	250

【0070】表4から、リン酸エステル化合物を配合し

た場合、ハイドロタルサイト系化合物を配合することによって、リン酸エステル化合物を配合しない場合に比べて著しく、耐湿信頼性向上効果を見ることができる。 【0071】

【発明の効果】本発明のエポキシ樹脂組成物によれば、従来使用されていた難燃剤、難燃助剤を必ずしも用いることなく、難燃性が付与され、さらに流動性・充填性に代表される成形性に優れる。さらに封止に用いて、半導体装置とした場合に、著しく高温信頼性に優れ、また低10 吸水であることから半田耐熱性に優れる。またハイドロタルサイトをさらに配合することによって耐温信頼性が著しく向上する。

フロントページの続き

(51) lnt. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 23/31

.<u>*</u>..